

**Tetrahedron: *Asymmetry* Vol. 20, No. 3, 2009****Cumulative author index**

- Acocella, M. R. 202
Akita, H. 298
Aral, T. 179
Argade, N. P. 220
Arioli, F. 192
Aydin, I. 179
Bakalska, R. 327
Benoit, W. L. 69
Berti, F. 313
Bhatt, S. 205
Bielejewska, A. 322
Boba, A. 322
Broeker, J. 273
Bruheim, P. 130
Brunner, S. 305
Cairolì, P. 351
Cativuela, C. 1
Cavallo, F. 192
Cedilote, M. 305
Chan, A. S. C. 225
Chattopadhyay, S. 205
Checa, B. 192
Chen, Z. 104
Cleary, T. P. 305
Comi, D. 192
Czugler, M. 98
Danieli, B. 192
de Gonzalo, G. 214
de Mattos, M. C. 214
de Oliveira, M. d. C. F. 214
Deng, J. 210
Dong, J. 78
Dong, L.-t. 355
Duan, Z.-C. 210
Duan, Z.-C. 235
Emmanuvel, L. 84
Eppinger, J. 362
Faber, K. 115
Fadnavis, N. W. 198
Faigl, F. 98
Fan, B. 225
Fatima, N. 184
Forrat, V. J. 65
Forzato, C. 313
Fu, C. 175
Fuglseth, E. 130
Fukuda, N. 111
Furlan, G. 313
Gadler, P. 115
Gaertner, P. 273
Gaumont, A.-C. 293
Geary, L. M. 131
Gopal, P. 184
Gorska, M. 322
Gotor, V. 214
Gotor-Fernández, V. 214
Grieco, G. 192
Guarna, A. 340
Gulea, M. 293
Hayama, N. 230
He, Y. 104
Hoelsch, K. 115
Hoff, B. H. 130
Hoşgören, H. 179
Hu, C. 104
Hu, X.-P. 210
Hu, X.-P. 235
Hu, Z.-p. 355
Huang, J.-D. 210
Huang, X. 104
Hultin, P. G. 131
Huo, C. 247
Iding, H. 305
Ishibashi, K. 375
Iwaki, Y. 298
Jagdale, A. R. 335
Kajimoto, T. 230
Kamble, D. A. 84
Kaneko, M. 298
Karakaplan, M. 179
Keay, B. A. 69
Kiełbasiński, P. 293
Knollmueller, M. 273
Kolev, T. 327
Koleva, B. B. 327
Kubinyi, M. 98
Kulig, K. 322
Kumar, A. N. 205
Kwiatkowska, M. 293
Legay, R. 293
Lemos, T. L. G. 214
Li, C. 247
Li, G.-W. 288
Li, H. 240
Liu, G. 240
Liu, M. 240
Liu, S.-L. 78
Li, X. 225
Liu, Z. 119
Liu, Z.-K. 288
López González, J. J. 89
Lou, C.-L. 355
Łyżwa, P. 293
Maeda, H. 381
Malawska, B. 322
Manitto, P. 351
Marigolo, T. 351
Massa, A. 202
Mayer-Figge, H. 327
Melo, V. M. M. 214
Mizuno, K. 381
Mohile, S. S. 230
Moreno, J. R. A. 89
Morelli, C. F. 351
Naraschewski, F. N. 362
Nie, L.-D. 124
Nishiyama, T. 230
Nitti, P. 313
Node, M. 230
Occhiato, E. G. 340
Ogasawara, M. 259
Okumura, T. 381
Ordóñez, M. 1
Oppel, I. M. 327
Otsuda, T. 230
Ozeki, M. 230
Pál, K. 98
Partal Ureña, F. 89
Parvez, M. 69
Passarella, D. 192
Peng, L. 247
Peng, S. 247
Pindinelli, E. 368
Pitacco, G. 313
Pu, X. 225
Puranik, V. G. 220
Qiu, M. 210
Ramón, D. J. 65
Reddy, 184
Reiner, T. 362
Reiter, T. C. 115
Riva, E. 192
Riva, S. 192
Sabitha, G. 184
Santhosh Reddy, R. 335
Scarpi, D. 340
Scettri, A. 202
Seidel, R. W. 327
Shao, Z. 225
Sheldrick, W. S. 327
Shi, M. 119
Shi, X.-X. 78
Shi, X.-X. 124
Sio, V. D. 202
Song, H. 175
Speranza, G. 351
Spiteller, M. 327
Strusi, V. 368
Sudalai, A. 84
Sudalai, A. 335
Sun, C. 240
Sun, Y. 240
Sundby, E. 130
Takahashi, H. 375
Tamura, R. 375
Tanaka, K. 111
Tárkányi, G. 98
Trinchera, P. 368
Troisi, L. 368
Tsue, H. 375
Valentin, E. 313
Vas-Feldhoffer, B. 98
Venkataiah, M. 198
Venkateswara Rao, B. 198
Vieira, G. A. B. 214
Villano, R. 202
Wakchaure, P. B. 220
Wang, D.-Y. 210
Wang, J. 240
Wang, M.-C. 288
Wang, Y. 247
Weuster-Botz, D. 115
Williamson, T. 305
Xie, Y. 175
Xu, W. 78
Xu, Y.-L. 78
Xuan, Y.-n. 355
Yadav, J. S. 184
Yan, M. 355
Yoshimi, Y. 381
Yu, S.-B. 210
Yus, M. 65
Zangrando, E. 313
Zhang, J.-m. 355
Zhang, P. 305
Zhang, Q.-J. 288
Zhang, X. 247
Zhang, Y. 175
Zhao, M. 247
Zheng, W. 175
Zheng, Z. 210
Zheng, Z. 235
Zou, D.-Y. 235